



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФГБОУ ВО «ИГУ»
Кафедра общей и экспериментальной физики



Рабочая программа дисциплины (модуля)

Наименование дисциплины (модуля) Б1.О.20 Микро- и наноэлектроника

Направление подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Направленность (профиль) подготовки Электроника и наноэлектроника

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения очная

Согласовано с УМК:
физического факультета
Протокол № 49 от «26» марта 2025 г.

Председатель: д.ф.-м.н., профессор
Н.М. Буднев

Рекомендовано кафедрой:
общей и экспериментальной физики
Протокол № 5 от «21» февраля 2025 г.

Зав. кафедрой д.ф.-м.н.
/ А.А. Гаврилюк

Иркутск 2025 г.

Содержание

	стр.
1. Цели и задачи дисциплины (модуля)	3
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.	3
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)	3
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы	4
5. Содержание дисциплины (модуля)	5
5.1 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)	
5.2 Разделы дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с обеспечивающими (последующими) дисциплинами (модулями)	
5.3 Разделы и темы дисциплин (модулей) и виды занятий	
6. Перечень семинарских, практических занятий, лабораторных работ, план самостоятельной работы студентов, методические указания по организации самостоятельной работы студентов.	7
7. Примерная тематика курсовых работ (проектов) (при наличии)	8
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) :	9
а) основная литература;	
б) дополнительная литература;	
в) программное обеспечение;	
г) базы данных, поисково-справочные и информационные системы	
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).	10
10.Образовательные технологии	10
11.Оценочные средства (ОС).	11

1. Цели и задачи дисциплины (модуля):

Целью изучения учебной дисциплины «Микро- и наноэлектроника» является приобретение студентами необходимых базовых знаний в области микро- и наноэлектроники.

Задачи дисциплины:

- приобретение знаний в области основ квантовой механики, теории твердого тела, теории полупроводников, технологии материалов микро- и наноэлектроники и овладение умениями использовать эти знания при решении задач;

- изучение физических процессов, законов и эффектов, лежащих в основе принципов действия приборов микро- и наноэлектроники, и определяющих характеристики и параметры этих приборов;

- обзор различных нанотехнологических процессов создания наноматериалов и основных тенденций развития нанотехнологий в мире, знакомство с современными экспериментальными средствами исследования материалов с нанометровым пространственным разрешением, а также ознакомление с современными достижениями по созданию и применению наноустройств;

- создание основы для последующего изучения вопросов физики полупроводниковых приборов, включая элементы и приборы наноэлектроники, физики низкоразмерных систем, твердотельной электроники и технологии микро- и наноэлектроники.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Учебная дисциплина “Микро- и наноэлектроника” входит в базовую часть дисциплин программы бакалавриата.

Дисциплина “Микро- и наноэлектроника” опирается на школьные дисциплины естественно-научного цикла: “Математика”, “Физика” и “Химия”, а также на базовую дисциплину программы бакалавриата «Общая физика».

Общая трудоемкость курса - 3 зачетных единицы.

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-1, ОПК-2

- способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики (ОПК-1);

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2).

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

Индекс компетенции	Индекс образовательного результата	Образовательный результат
ОПК-1	3-1	Знать этапы и основы развития электроники, которые включают элементы квантовой физики, физики твердого тела и полупроводниковых структур;
ОПК-2	3-2	Знать о физических процессах, лежащих в основе принципов действия приборов и устройств микро- и наноэлектроники, методах их аналитического описания; факторах, определяющих параметры и характеристики, конструкции и области применения

		этих устройств;
--	--	-----------------

Уметь:

Индекс компетенции	Индекс образовательного результата	Образовательный результат
ОПК-1	У-1	Уметь организовывать свою работу по самостоятельному изучению основ микро- и наноэлектроники с использованием справочной, учебной, монографической, периодической научно-технической литературы и интернет-источников по микро- и наноэлектронике;
ОПК-2	У-2	Уметь использовать базовые знания в области математики и естественных наук в процессе изучении физических явлений, принципов построения и функционирования устройств микро- и наноэлектроники; ориентироваться в физических размерностях и величинах при решении практических задач; применять полученные знания при теоретическом анализе, компьютерном моделировании и экспериментальном исследовании физических процессов, лежащих в основе принципов работы приборов и устройств микро- и наноэлектроники.

Владеть:

Индекс компетенции	Индекс образовательного результата	Образовательный результат
ОПК-1	В-1	Владеть навыками применения базовых знаний в области квантовой физики, физики твердого тела, физики полупроводниковых структур и наноэлектроники для оценки тенденций развития микро- и наноэлектроники.
ОПК-2	В-2	Владеть методами и средствами решения задач микро- и наноэлектроники на основе базовых знаний из области квантовой физики, физики твердого тела и физики полупроводников, привлекая справочный материал.

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по формам обучения)

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
					6
Аудиторные занятия (всего)	76				76
В том числе:					
Лекции	38				38
Практические занятия (ПЗ)	38				38
Лабораторные работы	-				-
КСР	-				-
Самостоятельная работа (всего)	23				23
В том числе:					
Курсовой проект (работа)					
Расчетно-графические работы					

Реферат (при наличии)				
<i>Другие виды самостоятельной работы</i>				
Подготовка докладов по темам, решение задач, подготовка к зачету	23			23
Вид промежуточной аттестации: зачет	9			9
Вид итоговой аттестации:				
Общая трудоемкость: часы	108			108
зачетные единицы	3			3

5. Содержание дисциплины (модуля)

Этапы и основы развития электроники. Основные представления квантовой механики. Строение и свойства материалов микроэлектроники. Полупроводники и их свойства. Полупроводниковые структуры. Предпосылки перехода от микро- к наноэлектронике. Элементы квантовой физики. Физические основы наноэлектроники. Кvantоворазмерные эффекты. Виды низкоразмерных объектов. Туннельный эффект. Аллотропные формы углерода.

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля).

Тема 1. Введение. Основные положения и направления развития микро- и наноэлектроники.

Этапы развития электроники. История развития микроэлектроники. Основные положения и принципы микро- и наноэлектроники. Факторы, определяющие развитие микроэлектроники. Классификация изделий микроэлектроники. Современные направления развития микро- и наноэлектроники.

Тема 2. Структура и свойства твердых тел.

- 2.1 Свойства твердых тел. Типы химической связи.
- 2.2 Кристаллическая структура. Потенциальная и силовая функции взаимодействия частиц в кристалле. Кристаллы (атомные, металлические, молекулярные, ионные).
- 2.3 Кристаллическая решетка идеальных кристаллов. Типы кристаллических решеток. Параметры кристаллической решетки. Типы элементарных ячеек-решетки Браве.
- 2.4 Свойства кристаллов. Анизотропия. Аллотропия. Полиморфизм.
- 2.5 Аллотропные формы углерода.
- 2.6 Некристаллические твердые тела.
- 2.7 Методы получения кристаллов.
- 2.8 Дефекты в кристаллах. Классификация микродефектов кристаллов. Структурно-чувствительные свойства кристаллов. Рост кристаллов.
- 2.9 Модельные представления об электропроводности. Классификация веществ по проводимости.

Тема 3. Элементы квантовой физики. Физические основы наноэлектроники.

- 3.1 Связь электроники и квантовой физики.
- 3.2 Этапы развития электроники.
- 3.3 Основные представления квантовой механики.
- 3.4 Волновые свойства микрочастиц. Длина волны де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенberга. Волновая функция и уравнение Шредингера.
- 3.5 Квантовая модель атома. Квантовые числа. Принцип запрета Паули.
- 3.6 Понятие о потенциальных ямах и барьерах. Простейшие виды низкоразмерных объектов (Квантовая яма, квантовая нить, квантовая точка).

- 3.7 Микрочастица в прямоугольной потенциальной яме.
 3.8 Туннельный эффект.
 3.9 Энергетический спектр кристалла. Зонные энергетические диаграммы.
 3.10 Кvantоворазмерные эффекты.

Тема 4. Физические основы работы полупроводниковых приборов.

- 4.1 Энергетические уровни и зоны.
 4.2 Проводники, полупроводники и диэлектрики. Полупроводниковые материалы в твердотельной электронике.
 4.3 Собственная электропроводность полупроводников. Зависимость электропроводности полупроводников от температуры.
 4.4 Распределение электронов по энергетическим уровням. Энергия (уровень) Ферми.
 4.5 Примесная электропроводность полупроводников (донорные и акцепторные примеси).
 4.6 Процессы переноса зарядов в полупроводниках (дрейф и диффузия носителей заряда).
 4.7 Электрические переходы.
 4.7.1 Электронно-дырочный переход.
 4.7.2 Контакт «металл-полупроводник». Переход Шоттки.
 4.7.3 Контакт между полупроводниками одного типа проводимости.
 4.7.4 Гетеропереходы.
 4.7.5 Свойства омических переходов.
 4.8 Полупроводниковые диоды. Биполярные и полевые транзисторы.

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Курс «Микро- и наноэлектроника» является основой для изучения следующих дисциплин профессионального цикла:

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№ № разделов и тем данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин (вписываются разработчиком)					
1.	Твердотельная электроника	P1	P2	P3	P4	P5	
2.	Микроэлектроника	P1	P2	P3	P4	P5	
3.	Процессы микро- и нанотехнологий	P1	P2	P3	P4	P5	
4.	Наноэлектроника	P1	P2	P3	P4	P5	
5.	Физика полупроводников	P1	P2	P3	P4	P5	
6.	Квантовая и оптическая электроника	P1	P2	P3	P4	P5	

5.3. Разделы и темы дисциплин (модулей) и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела Наименование темы	Виды занятий в часах					
		Лекц.	Практ. зан.	Лаб	КСР	СРС	Всего
1.	T1. Введение. Основные положения и направления развития микро- и наноэлектроники.	2				5	7
2.	T2. Структура и свойства твердых	12	14			21	47

	тел.						
3.	T3. Элементы квантовой физики. Физические основы наноэлектроники.	14	16			25	55
4.	T4. Физические основы работы полупроводниковых приборов.	10	8			17	35
	Итого:	38	38			68	144

6. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ

№ п/п	№ раздела и темы дисциплины	Наименование семинаров, практических и лабораторных работ	Трудоемкость (часы)	Оценочные средства	Формируемые компетенции
1	2	3	4	5	6
1	T2. Структура и свойства твердых тел. Элементы кристаллофизики.	Пз1. Химическая связь в кристаллах. Геометрия кристаллической решетки.	7	Письменный текущий контроль	ОПК-1 ОПК-2
2		Пз2. Дефекты структуры кристаллов. Аморфные твердые тела.	7	Письменный текущий контроль	ОПК-1 ОПК-2
3		Пз3. Связь электроники и квантовой физики. Волновые свойства микрочастиц. Квантовая модель атома.	5	Письменный текущий контроль	ОПК-1 ОПК-2
4	T3. Элементы квантовой физики. Физические основы наноэлектроники.	Пз. 4. Понятие о потенциальных ямах и барьерах. Энергетический спектр кристалла. Квантово-размерные эффекты.	5	Письменный текущий контроль	ОПК-1 ОПК-2
5		Пз. 5. Физические основы наноэлектроники. Методы формирования наноэлектронных структур. Перенос носителей заряда в наноразмерных структурах и электронных приборах на их основе.	6	Письменный текущий контроль	ОПК-1 ОПК-2
6		Пз.6. Энергетические уровни и зоны. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Распределение электронов по энергетическим уровням.	2	Письменный текущий контроль	ОПК-1 ОПК-2
7	T4. Физические основы работы полупроводниковых приборов.	Пз.7. Собственная и примесная электропроводность полупроводников	2	Письменный текущий контроль	ОПК-1 ОПК-2
8		Пз.8. Процессы переноса зарядов в полупроводниках. Электрические переходы.	2	Письменный текущий контроль	ОПК-1 ОПК-2
9		Пз.9. Полупроводниковые диоды. Биполярные и полевые транзисторы.	2	Письменный текущий контроль	ОПК-1 ОПК-2

6.1. План самостоятельной работы студентов

№ нед.	Тема	Вид самостоятельной работы	Задание	Рекомендуемая литература	Количество часов
1	T1.	Работа с учебником, справочной литературой, первоисточниками, конспектом	Повторение и углубленное изучение учебного материала лекции, ПЗ с использованием конспекта лекций, литературы, Интернет - ресурсов	Источники 1 -6 из основной и 1-6 из дополнительной литературы; Самостоятельный поиск литературы на образовательных ресурсах, доступные по логину и паролю, предоставляемым Научной библиотекой ИГУ	5
4	T2.				21
8	T3.				25
14	T4.				17

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа бакалавров – индивидуальная учебная деятельность, осуществляется без непосредственного руководства преподавателя (научного руководителя (консультанта)), в ходе которой бакалавр активно воспринимает, осмысливает полученную информацию, решает теоретические и практические задачи. В процессе проведения самостоятельной работы формируется компетенция ОПК-2.

На самостоятельную работу выносятся следующие вопросы по темам дисциплины:

Т1. Исторический обзор развития физической электроники от дискретных приборов до интегральных схем. Исторический обзор развития вычислительной техники. Представления о рынке полупроводниковых элементов. Проработка лекционного материала и материала практических занятий.

Т2. Структура кристаллов и способы ее определения. Основные типы связей в твёрдых телах. Дефекты в твердых телах. Тепловые свойства твердых тел. Механические свойства твёрдых тел. Физические свойства аморфных твёрдых тел. Проработка лекционного материала и материала практических занятий.

Т3. Структура наноматериалов. Методы исследования наноматериалов. Технологии получения наноматериалов и наноструктур. Области применения наноматериалов. Проработка лекционного материала и материала практических занятий.

Т4. Физические эффекты в материалах электронной техники. Проводниковые, полупроводниковые и диэлектрические материалы микроэлектроники. Электрические и магнитные свойства твердых тел. Сверхпроводимость. Проработка лекционного материала и материала практических занятий.

Контроль самостоятельной работы проводится на практических занятиях и на КСР по окончании Т.2, Т.3 и Т.4.

7. Примерная тематика курсовых работ (проектов) (при наличии)

планом не предусмотрено

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля):

a) основная литература

1. Епифанов, Г. И. Физика твердого тела [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. И. Епифанов. - Москва : Лань, 2011. - 288 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: ЭБС "Издательство "Лань". - Неогранич. доступ. - Библиогр.: с. 282-283. -ISBN 978-5-8114-1001-9.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2023

2. Матухин, Вадим Леонидович. Физика твердого тела [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. Л. Матухин, В. Л. Ермаков. - Москва : Лань, 2010. - 218 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: ЭБС "Издательство "Лань". - Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-8114-0923-5

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=262

3. Наноэлектроника: теория и практика [Текст] : [учебник] / В. Е. Борисенко [и др.]. - 3-е изд. (эл.). - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 371 с. ; есть. - (Учебник для высшей школы). - Режим доступа: ЭБС "Руконт". - Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-9963-2104-9

<http://rucont.ru/efd/226435?urlId=L3IMcuvOZwOvW3n7YAzehhGnk64giDIBYoeUsvE5+F3Jzb6+ps4iwChpdv8LqETTXo2M61nEtcv90sFAHxIWfw==>

4. Шишkin, Геннадий Георгиевич. Наноэлектроника. Элементы, приборы, устройства [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 210600 "Нанотехнология", 152200 "Наноинженерия", 210100 "Электроника и наноэлектроника" / Г. Г. Шишким. - 2-е изд. - ЭВК. - М. : Бином. Лаборатория знаний, 2012. - Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-9963-1443-0

5. Барыбин, А. А.. Электроника и микроэлектроника. Физико-технологические основы [Текст] : [учеб. пособие] / А. А. Барыбин. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 426 с. ; нет. - Режим доступа: ЭБС "Руконт". - Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-9221-0679-5

<http://rucont.ru/efd/152088>

б) дополнительная литература

1. Гусев, А. И. Наноматериалы,nanoструктуры, нанотехнологии [Текст] / А. И. Гусев . - 2-е изд., испр. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 417 с. ; есть. - Режим доступа: ЭБС "Руконт". - Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-9221-0582-8 <http://rucont.ru/efd/152090>

2. Пасынков, Владимир Васильевич. Материалы электронной техники [Текст] : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. электрон. техники / В. В. Пасынков, В. С. Сорокин. - 6-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2004. - 368 с. : ил. ; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 363.-Предм. указ.: с. 364-365. -ISBN 5-8114-0409-3 (20 экз.)

3. Антипов, Б. Л. Материалы электронной техники: Задачи и вопросы: Учеб. для студ. вузов / Б. Л. Антипов, В. С. Сорокин, В. А. Терехов. - 3-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2003. - 208 с. : ил. ; 20 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 207. - ISBN 5-8114-0410-7. (10 экз.)

4. Щука, Александр Александрович. Наноэлектроника [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направл. подготовки "Прикл. математика и физика" / А. А. Щука. - 2-е изд. - ЭВК. - М. : Бином. Лаборатория знаний, 2012. - (Нанотехнологии). - Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - 15 доступ. - ISBN 978-5-9963-1055-5 (+15 экз.)

5. Рошин, Владимир Михайлович Технология материалов микро-, опто- и наноэлектроники [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. 210100 "Электроника и микроэлектроника" : в 2 ч. / В. М. Рошин. - 2-е изд. - ЭВК. - М. : Бином. Лаборатория знаний. - Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-94774-913-7. Ч. 2. - 2012. - ISBN 978-5-9963-1471-3

6. Раскин, А. А. Технология материалов микро-, опто- и наноэлектроники. Ч. 1 [Текст]: учеб. пособие / А. А. Раскин , авт. В. К. Прокофьев. - 2-е изд. (эл.). - Москва :

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 166 с.; есть. - Режим доступа: ЭБС "Руконт". - Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-9963-1470-6 (Ч. 1). - ISBN 978-5-94774-913-7
<http://rucont.ru/efd/226528?urlId=fk6hc+qwnd6mSpGmPLcFgR1+hXaWg+AJCpjI8JHvPFh4eAh52/JLAfRRGSSblyl5572WBVuCjpLaOUmfYNChQ==>

в) программное обеспечение

1. Microsoft PowerPoint

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Поисковые системы Google, Yandex.
2. Электронные ресурсы доступные по логину и паролю, предоставляемые Научной библиотекой ИГУ.

Сверено с №5 ЧГУ 

Интернет источники:

Научные публикации в реферативных журналах по актуальным проблемам физики твердого тела, материалам микро- и наноэлектроники. Электронные версии журналов: "Физика и техника полупроводников", "Материаловедение", "Физика твердого тела", "Журнал технической физики", "Письма в журнал технической физики", <http://journals.ioffe.ru>.

<http://perst.issp.ras.ru> – Информационный бюллетень "Перспективные технологии"

www.nanonewsnet.ru – Сайт о нанотехнологиях в России

www.nanodigest.ru – Интернет-журнал о нанотехнологиях

www.nano-info.ru – Сайт о современных достижениях в области микро- и нанотехнологий

www.nanometer.ru – Сайт нанотехнологического сообщества ученых

www.nano-portal.ru - Портал посвященный теме развития нанотехнологий и их внедрения в производство

<http://nuclphys.sinp.msu.ru/solidst/index.html> Электронный учебник Н.Г. Чеченин

Введение в физику твердого тела

<http://www.technosphera.ru>

Доступ к полнотекстовым базам данных из сети Интранет ИГУ:

- Научная электронная библиотека www.eLibrary.ru (доступ к полным текстам ряда научных журналов с 2007 по настоящее время)

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля):

Чтение лекций сопровождается демонстрацией информации (мультимедийный проектор, офисное оборудование для оперативного размножения иллюстративного и раздаточного лекционного материалов).

10. Образовательные технологии:

№ п/п	Виды учебной работы	Образовательные технологии
1-9	Лекция	Вводная лекция, информация лекция, лекция с элементами дискуссии, интерактивная лекция (лекция диалог), информационная лекция с элементами обратной связи, информационная лекция с элементами проблемных ситуаций.

1-9	Практическое занятие	Занятие – решение задач и проработка тем, данных для самостоятельного изучения, результат которой должен быть оформлен студентами в виде докладов, рефератов и презентаций.
-----	----------------------	---

11. Оценочные средства (ОС):

11.1. Оценочные средства для входного контроля

Не предусмотрено.

11.2. Оценочные средства текущего контроля

Текущий контроль осуществляется в виде письменного контроля на ПЗ.1-ПЗ.9. Текущий контроль направлен на выявление сформированности компетенций ОПК-1, ОПК-2.

Для реализации текущего контроля используется балльно-рейтинговая система оценки, принятая в университете.

Усвоение бакалавром изучаемой дисциплины максимально оценивается 100 баллами. Максимальное количество баллов за текущую работу в семестре ограничивается 60-ю баллами, на оценку экзамена (зачета) максимально предусмотрено 30 баллов. Возможны «премиальные» баллы (от 0 до 10), которые могут быть добавлены бакалавру за активные формы работы, высокое качество выполненных практических работ и т.д.

Параметры оценочного средства для письменного текущего контроля

Критерии оценки	Оценка / баллы			
	Зачтено		Не засчитано	
	Отлично 20 баллов	Хорошо 19-16 баллов	Удовлетв. 15-12 баллов	Неудовл. Менее 12 баллов
Выполнение заданий	Полностью и корректно выполнены все задания в тесте из 20 вопросов.	Полностью выполнено более 80% всех заданий, допущено не более 4-х ошибок в тесте из 20 вопросов.	Не полностью выполнены задания. 60%-80% заданий выполнено верно, допущено не более 8 ошибок в тесте из 20 вопросов.	Задание не выполнены или задание выполнено не полностью. Менее 60% заданий выполнено верно, допущено более 8-ми ошибок в тесте из 20 вопросов.

Примеры тестов для письменного текущего контроля приведены ниже:

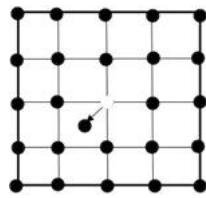
Тест №1 (темы 2 и 3)

1. Наиболее слабой является:

- а) ионная связь;
- б) ковалентная связь;
- в) молекулярная связь;
- г) металлическая связь.

2. На рисунке изображен дефект:

- а) по Шоттки;
- б) примеси;
- в) по Френкелю.



3. Разместите дефекты в ряд в порядке возрастания их размеров:

- а) объемные, линейные, точечные
- б) линейные, точечные, объемные
- в) точечные, линейные, объемные

4. Какие из указанных дефектов относятся к точечным?

- а) электроны и дырки
- б) дислокации и трещины
- в) вакансии и атомы в междоузлиях
- г) границы зерен и поверхность кристалла

5. В каких из указанных сингоний система координат не является ортогональной

- А) кубическая Б) тригональная В) тетрагональная Г) гексагональная

6. Найдите соответствие между телами и температурой плавления.

- | | |
|--------------------------|--|
| 1) кристаллические тела; | а) определенной температуры плавления нет; |
| 2) аморфные тела. | б) температуры плавления постоянная. |

7. Базис характеризует

- А) точечную группу симметрии Б) трансляционную группу В) точечную и трансляционную группу

8. В силу наличия у микрочастиц волновых свойств к ним неприменимо понятие:

- 1-импульса, 2-энергии, 3-траектории, 4-массы.
А) 3 Б) 1 и 4 В) 2 и 4 Г) 1 и 3 Д) 2

9. Гипотеза Планка состоит в том, что

- А) Электромагнитные волны излучаются в виде отдельных порций (квантов), энергия которых зависит от частоты
Б) Электромагнитные волны поперечны
В) Нельзя одновременно точно определить значение координаты и импульса
Г) Электромагнитные волны излучаются зарядами движущимися с ускорением
Д) Скорость света постоянна во всех инерциальных системах отсчета

10. Электрон излучает или поглощает квант света:

- а) При переходе с любого энергетического уровня на другой
- б) Только при своем движении в атоме

- в) Только при переходе с одного разрешенного энергетического уровня на другой
г) Только при своем движении в атоме на разрешенном энергетическом уровне

11. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.

- А) $\Delta x \cdot \Delta P_x = c$ Б) $\Delta m \cdot \Delta P_x \leq h$ В) $\Delta x \cdot \Delta P_x \geq h$ Г) $\Delta x \cdot \Delta P_x \geq 0$ Д)
 $\Delta x \cdot \Delta P_x \leq 0$

12. Под квантованием в физике понимается ...

- А) описание механического состояния частицы с помощью волновой функции
Б) удовлетворение принципу Паули
В) дискретность допустимых для частицы значений энергии, момента импульса, проекций магнитного и собственного
Г) движение частицы, не подчиняющейся законам классической физики
Д) не удовлетворение принципу Паули

13. Ориентация электронных орбиталей атома в пространстве определяется:

- А) главным квантовым числом n
Б) главным n и орбитальным ℓ квантовыми числами
В) орбитальным квантовым числом ℓ
Г) магнитным m квантовым числом
Д) магнитным и спиновым квантовыми числами m, s

14. Оцените энергию микрочастицы, если ей соответствует волна де Броиля с частотой $\nu = 300 \text{ МГц}$

- А) $5 \cdot 10^{-31} \text{ Дж}$ Б) $5 \cdot 10^{-25} \text{ Дж}$ В) $2 \cdot 10^{-25} \text{ Дж}$ Г) $2 \cdot 10^{-31} \text{ Дж}$ Д) $3 \cdot 10^{-27} \text{ Дж}$

15. Какая из формулировок соответствует принципу Паули.

- А) Энергетический спектр электронов в квантово-механической системе дискретен
Б) В квантово - механической системе не может быть двух или более электронов, находящихся в состоянии с одинаковым набором квантовых чисел
В) В квантово-механической системе не может быть двух или более электронов, обладающих одинаковым спином
Г) Состояние микрочастицы в квантовой механике задается волновой функцией ψ
Д) Состояние микрочастицы в квантовой механике не может одновременно характеризоваться точными значениями координаты и импульса

16. Зона разрешенных энергий электронов свободна и отстоит от заполненной на 5 эВ. Какому типу твердых тел соответствует эта зонная схема?

- А) Диэлектрику Б) Металлу В) Полупроводнику (типа германий, кремний)
Г) Сплаву двух металлов Д) Полупроводнику (типа А В)

17. Волновая функция или функция состояния дает возможность

- А) получить информацию о значении координат и импульса частицы
Б) описать закон движения частицы
В) предсказать, какие значения всех измеряемых величин будут наблюдаться на опыте и с какой вероятностью
Г) получить информацию о значении энергии и интервале времени, в течение которого частица имеет эту энергию
Д) описать законы термодинамики

18. Как называется энергия, необходимая для удаления электрона из атома:

- А) электроотрицательность
- Б) потенциал ионизации
- В) сродство к электрону
- Г) поляризация

19. Что такое уровень Ферми?

- А) максимальная энергия электронов в кристалле
- Б) средняя энергия электронов в кристалле
- В) максимальная энергия электронов в кристалле при 0°K
- Г) минимальная энергия электронов в кристалле

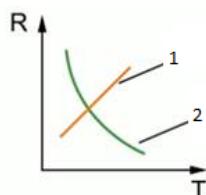
20. Квантово-размерный эффект:

- а) При уменьшении размера наночастиц энергия между энергетическими переходами и энергия квантов излучения увеличивается.
- б) При уменьшении размера наночастиц энергия между энергетическими переходами и энергия квантов излучения уменьшается.
- в) При увеличении размера наночастиц энергия между энергетическими переходами и энергия квантов излучения увеличивается.
- г) При увеличении размера наночастиц энергия между энергетическими переходами и энергия квантов излучения уменьшается.

Тест №2 (тема 4)

1. Зависимость -1 сопротивления от температуры на рисунке, характерна для:

- А) проводников
- Б) полупроводников
- В) диэлектриков



2. Что такое уровень Ферми?

- А) максимальная энергия электронов в кристалле
- Б) средняя энергия электронов в кристалле
- В) максимальная энергия электронов в кристалле при 0°K
- Г) минимальная энергия электронов в кристалле

3. Сколько электронов каждого атома в кристаллах германия или кремния принимает участие в образовании ковалентных связей с соседними атомами?

- 1) по 4 электрона от каждого атома;
- 2) по 2 электрона;
- 3) по 1 электрону от каждого соседнего атома для образования четырех ковалентных связей;
- 4) электроны не принимают участия в ковалентных связях между атомами.

4. Что такое «дырка» в полупроводнике?

- а) вакансия в кристаллической решетке
- б) некоторая воображаемая частица с положительным зарядом и массой
- в) положительно заряженный ион
- г) отрицательно заряженный ион
- д) незаполненный энергетический уровень в валентной зоне

5. Примесный атом или дефект кристаллической решетки, создающий в запрещенной зоне энергетический уровень, свободный от электрона в невозбужденном состоянии и способный захватить электрон из валентной зоны в возбужденном состоянии, это:

- А) акцептор

Б) донор

6. Полупроводник, в котором концентрация электронов превышает концентрацию дырок, относится к полупроводникам

- а) i-типа;
- б) n-типа;
- в) p-типа.

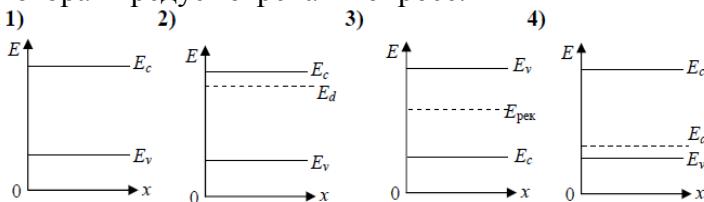
7. Какой смысл имеют на зонных диаграммах индексы E_c , E_v , ΔE , E_f ? Ответы укажите строго в той последовательности, которая предусмотрена в вопросе.

- 1) E_c - ширина зоны проводимости;
- 2) ΔE – ширина запрещенной зоны;
- 3) E_v – энергия потолка валентной зоны;
- 4) E_c – энергия дна зоны проводимости;
- 5) E_f - уровень Ферми;
- 6) E_v – ширина запрещенной зоны;
- 7) ΔE – ширина валентной зоны.

8. Укажите правильное соотношение концентраций электронов (n) в зоне проводимости и дырок (p) в валентной зоне для собственного полупроводника.

- 1) $n > p$, 2) $n = p$, 3) $n < p$, 4) соотношение определяется составом полупроводника.

9. Укажите среди нижеприведенных зонные диаграммы акцепторного, донорного и собственного полупроводников. Ответы укажите строго в той последовательности, которая предусмотрена в вопросе.



10. Рекомбинация, при которой энергия, освобождающаяся при переходе электрона на более низкий энергетический уровень, испускается в виде фотона, называется

- а) излучательной;
- б) безизлучательной.

11. Какое из нижеприведенных утверждений правильно определяет длину свободного пробега носителя заряда в полупроводнике?

- 1) это средний отрезок пути, который проходит электрон между двумя последовательными столкновениями;
- 2) это расстояние, на которое перемещается электрон при изменении напряженности электрического поля на 1 В/см;
- 3) это среднее расстояние, проходимое электроном за время релаксации;
- 4) это расстояние, проходимое электроном или дыркой за единицу времени.

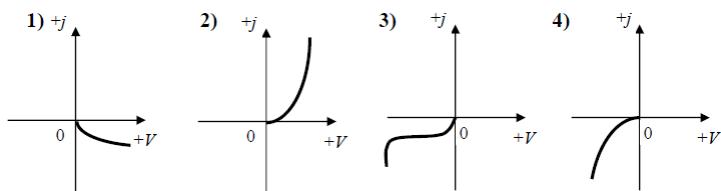
12. Что такое дрейфовый ток?

- а) ток обусловленный градиентом концентраций
- б) ток обусловленный градиентом температур
- в) ток обусловленный электрическим полем

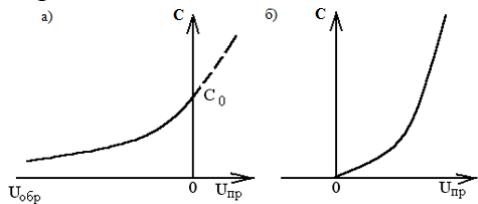
13. Какие токи протекают через равновесный р-п переход?

- 1) диффузионные токи основных носителей заряда – дырок в электронную (n) область и электронов в дырочную (p) область;
- 2) возникшее вследствие диффузии основных носителей контактное (диффузионное) электрическое поле вызывает дрейфовые токи неосновных носителей заряда – электронов из p-области в n-область и дырок из n-области в p-область;
- 3) в равновесном р-п переходе существует только хаотичное тепловое движение основных и неосновных носителей заряда, вследствие чего результирующий ток через р-п переход равен нулю;
- 4) в равновесном р-п переходе диффузионные потоки основных носителей заряда (дырок из p- и электронов из n-области, соответственно) уравновешиваются встречными дрейфовыми токами неосновных носителей заряда: дырок и электронов из n- и p-областей, соответственно.

14. Последовательно покажите вольт-амперные характеристики р-п перехода при прямом и обратном смещениях.



15. На каком рисунке приведена вольт-фарадная характеристика барьерной емкости р-п перехода?



16. Обратимый вид пробоя, свойственный полупроводникам со значительной толщиной р-п перехода, образованных слаболегированными полупроводниками. При этом ширина обедненного слоя гораздо больше диффузионной длины носителей. В случае основную роль играют неосновные носители, ускоряемые сильным электрическим полем. О каком виде пробоя р-п перехода идет речь?

- 1) лавинный
- 2) туннельный
- 3) тепловой
- 4) поверхностный

17. Назовите необратимые виды пробоев р-п перехода:

- 1) лавинный
- 2) туннельный
- 3) тепловой
- 4) поверхностный

18. Что такое омический контакт металл-полупроводник?

- 1) это контакт, который не изменяет соотношения электронной и дырочной компонент протекающего через него тока;
- 2) омический контакт возникает, если работа выхода электрона из металла меньше, чем из полупроводника n-типа, вследствие чего приповерхностная область последнего

обогащается электронами;

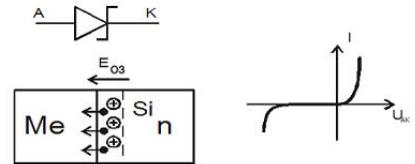
- 3) омический контакт к акцепторному полупроводнику можно создать, если выбрать металл с работой выхода электронов больше, чем в полупроводнике;
- 4) любой контакт металл-полупроводник имеет нелинейную вольт – амперную характеристику.

19. Переходный слой с существующим там диффузионным электрическим полем между двумя различными по химическому составу полупроводниками, обладающие различной шириной запрещенной зоны называется:

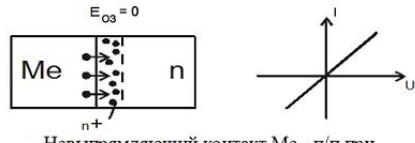
- 1) омический переход
- 2) гетеропереход
- 3) p-n переход
- 4) переход Шоттки

20. Как называется выпрямляющий контакт металл-полупроводник, особенностью которого является отсутствие инжекции неосновных носителей заряда (рис.)?

- 1) омический переход
- 2) переход Шоттки
- 3) гетеропереход
- 4) p-n переход



Контакт Me - p/n с выпрямляющими свойствами при $A_{вых Me} > A_{вых n/p}$



Невыпрямляющий контакт Me - p/n при условии $A_{вых Me} < A_{вых n/p}$

11.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация направлена на проверку сформированности компетенций ОПК-1, ОПК-2 и проводится в форме зачета. Форма проведения зачета – устный или письменный в виде теста. Зачет проводится во время экзаменационных сессий. Вопросы для самостоятельной подготовки студентов к зачету приведены в приложении 1.

Бакалавр допускается к зачету в том случае, если в течение семестра за текущую работу набрано 40 баллов и более. В противном случае выставляется 0 сессионных баллов. Во время зачета бакалавр может набрать до 30 баллов. Если на зачете ответ студента оценивается менее чем 10-ю баллами, то зачет считается не сданным, бакалавру выставляется 0 баллов, а в ведомость выставляется оценка «не засчитено».

Если на зачете студент набирает 10 и более баллов, то они прибавляются к сумме баллов за текущую работу и переводятся в академическую оценку, которая фиксируется в ведомости и зачетной книжке студента.

Итоговый семестровый рейтинг		Академическая оценка	
60...69 баллов	«удовлетворительно»	«зачтено»	
70...85 баллов	«хорошо»		
86...100 баллов	«отлично»		

Студенту, набравшему в течение семестра за текущую работу 60 и более баллов, зачет по дисциплине может быть выставлен без процедуры сдачи. В этом случае к набранному студентом количеству баллов за текущую работу автоматически добавляется 20 баллов и выставляется соответствующая академическая оценка.

Критерии	Оценка			
	«Зачтено»			«Не засчитено»
	«Отлично»	«Хорошо»	«Удовлетворительно»	«Неудовлетворительно»
Знание	Всесторонние глубокие знания (10 -11 баллов)	Знание материала в пределах программы (7 -9 баллов)	Отмечены пробелы в усвоении программного материала (4 -6 баллов)	Не знает основное содержание дисциплины (0-3 балла)
Понимание	Полное понимание материала, приводит примеры, дополнительные вопросы не требуются (8 -10 баллов)	Понимает материал, приводит примеры, но испытывает затруднения с выводами, однако достаточно полно отвечает на дополнительные вопросы (6 -8 баллов)	Суждения поверхностны, содержат ошибки, примеры не приводят, ответы на дополнительные вопросы неуверенные (4 -6 баллов)	С трудом формулирует свои мысли, не приводит примеры, не дает ответа на дополнительные вопросы (0-3 балла)
Применение проф. терминологии	Дает емкие определения основных понятий, корректно использует профессиональную терминологию	Допускает неточности в определении понятий, не в полном объеме использует профессиональную терминологию	Путает понятия, редко использует профессиональную терминологию (1-2 балла)	Затрудняется в определении основных понятий дисциплины, некорректно использует профессиональную терминологию (0-2 балла)

	(3-5 баллов)	(2-3 балла)		балла)
Соблюдение норм литературного языка	Соблюдает нормы литературного языка, преобладает научный стиль изложения (3-4 балла)	Соблюдает нормы литературного языка, допускает единичные ошибки (2- 3 балла)	Допускает множественные речевые ошибки при изложении материала (1-2 балл)	Косноязычная речь искажает смысл ответа (0-1 балл)

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника.

Разработчик:

д.ф.-м.н. доцент

Гаврилюк А.А

Программа рассмотрена на заседании кафедры общей и экспериментальной физики «21» февраля 2025 г.

Протокол № 5

Зав. кафедрой

д.ф.-м.н. Гаврилюк А.А.

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Типы межатомных связей.
2. Кристаллическая структура. Потенциальная и силовая функции взаимодействия частиц в кристалле. Кристаллы (атомные, металлические, молекулярные, ионные).
3. Кристаллическая решетка идеальных кристаллов. Типы кристаллических решеток. Параметры кристаллической решетки. Типы элементарных ячеек-решетки Браве.
4. Свойства кристаллов. Анизотропия. Аллотропия. Полиморфизм.
5. Аллотропные формы углерода.
6. Некристаллические твердые тела.
7. Методы получения кристаллов.
8. Дефекты в кристаллах. Классификация микродефектов кристаллов. Структурно-чувствительные свойства кристаллов. Рост кристаллов.
9. Основные представления квантовой механики.
10. Волновые свойства микрочастиц. Длина волны де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенberга. Волновая функция и уравнение Шредингера.
11. Квантовая модель атома. Квантовые числа. Принцип запрета Паули.
12. Понятие о потенциальных ямах и барьерах. Простейшие виды низкоразмерных объектов (Квантовая яма, квантовая нить, квантовая точка).
13. Микрочастица в прямоугольной потенциальной яме.
14. Туннельный эффект.
15. Энергетический спектр кристалла. Зонные энергетические диаграммы.
16. Квантоворазмерные эффекты.
17. Энергетические уровни и зоны. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Полупроводниковые материалы в твердотельной электронике.
18. Собственная электропроводность полупроводников. Зависимость электропроводности полупроводников от температуры.
19. Распределение электронов по энергетическим уровням. Энергия (уровень) Ферми.
20. Примесная электропроводность полупроводников (донорные и акцепторные примеси).
21. Процессы переноса зарядов в полупроводниках (дрейф и диффузия носителей заряда).
22. Электронно-дырочный переход. Вентильное свойство р-п- перехода. Вольт-амперная характеристика р-п- перехода. Виды пробоев р-п- перехода. Ёмкость р-п- перехода.
23. Контакт «металл-полупроводник». Переход Шоттки.
24. Контакт между полупроводниками одного типа проводимости.
25. Гетеропереходы.
26. Свойства омических переходов.
27. Полупроводниковые диоды. Биполярные и полевые транзисторы.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Иркутский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ИГУ»)
Физический факультет
Кафедра Общей и экспериментальной физики

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине Б1.О.20 Микро- и наноэлектроника
направление подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
направленность (профиль) Электроника и наноэлектроника

Иркутск, 2025

Одобрен
УМК физического факультета
Протокол № 49 от «26» марта 2025 г.



Председатель: д.ф.-м.н., профессор
Н.М. Буднев

Разработан в соответствии с приказом от
19 сентября 2017 г. № 927 об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта высшего
образования - бакалавриат по направлению
подготовки 11.03.04 электроника и
nanoэлектроника

Разработчик:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Гаврилюк".

д.ф.-м.н., доцент Гаврилюк

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Наименование дисциплины (модуля) Б1.О.20 Микро- и наноэлектроника

Направления подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Направленности (профили) подготовки Электроника и наноэлектроника

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения очная

1. Компетенции (индикаторы компетенций), формируемые в процессе изучения дисциплины (курс 3 семестр 6):

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2).

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

Индекс компетенции	Индекс образовательного результата	Образовательный результат
ОПК-2	3-2	Знать о физических процессах, лежащих в основе принципов действия приборов и устройств микро- и наноэлектроники, методах их аналитического описания; факторах, определяющих параметры и характеристики, конструкции и области применения этих устройств;

Уметь:

Индекс компетенции	Индекс образовательного результата	Образовательный результат
ОПК-2	У-2	Уметь использовать базовые знания в области математики и естественных наук в процессе изучении физических явлений, принципов построения и функционирования устройств микро- и наноэлектроники; ориентироваться в физических размерностях и величинах при решении практических задач; применять полученные знания при теоретическом анализе, компьютерном моделировании и экспериментальном исследовании физических процессов, лежащих в основе принципов работы приборов и устройств микро- и наноэлектроники.

Владеть:

Индекс компетенции	Индекс образовательного результата	Образовательный результат
ОПК-2	В-2	Владеть методами и средствами решения задач микро- и наноэлектроники на основе базовых знаний из области квантовой физики, физики твердого тела и физики полупроводников, привлекая справочный материал.

2. Текущий контроль

Программа оценивания контролируемых компетенций ОПК–2

Тема или раздел дисциплины	Код индикатора компетенции	Планируемый результат	Критерий оценивания	Наименование ОС	
				TK	PA
Раздел 1-5	ОПК - 1	<p>Знает: о физических процессах, лежащих в основе принципов действия приборов и устройств микро- и наноэлектроники, методах их аналитического описания; факторах, определяющих параметры и характеристики, конструкции и области применения этих устройств;</p> <p>Умеет: использовать базовые знания в области математики и естественных наук в процессе изучении физических явлений, принципов построения и функционирования устройств микро- и наноэлектроники; ориентироваться в физических размерностях и величинах при решении практических задач; применять полученные знания при теоретическом анализе, компьютерном моделировании и экспериментальном исследовании физических процессов, лежащих в основе принципов работы приборов и устройств микро- и наноэлектроники.</p> <p>Владеет: методами и средствами решения задач микро- и наноэлектроники на основе базовых знаний из области квантовой физики, физики твердого тела и физики</p>	См. «Тестовые задания»	собеседование, тестирование, экзамен	Тест 1

		полупроводников, привлекая справочный материал.			
--	--	---	--	--	--

3.3 Оценочные материалы (средства), обеспечивающие диагностику сформированности компетенций (или индикаторов компетенций), заявленных в рабочей программе дисциплины (модуля)

В этом разделе могут быть представлены зачётно-экзаменационные материалы, содержащие комплекты вопросов (заданий) для зачёта и экзаменационных билетов для экзамена, а также критерии формирования оценок. Решением кафедры в состав экзаменационных билетов для экзамена или заданий к зачёту вместо вопросов, задач/заданий, могут включаться тесты и иные КИМ, применение которых позволит оценить уровни сформированности компетенций у студентов.

Обратите внимание! Данный раздел содержит только тот материал, который используется автором при проведении промежуточной аттестации (зачет или экзамен) по дисциплине (модулю) и указан в его рабочей программе.

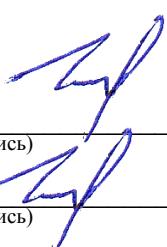


федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Иркутский
государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ИГУ»)
Физический факультет

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Методы получения кристаллов.
2. Собственная электропроводность полупроводников. Зависимость электропроводности полупроводников от температуры.
3. Микрочастица в прямоугольной потенциальной яме.

Педагогический работник _____ А.А. Гаврилюк
(подпись) 
Заведующий кафедрой _____ А.А. Гаврилюк
(подпись) 

«26» марта 2025 г.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если верно отвечает на 3 вопроса;
- оценка «хорошо» - правильный ответ на 2 вопроса и общий ответ на 1 вопрос;
- оценка «удовлетворительно» - общий ответ на заданные вопросы, отсутствие конкретики при понимании механизмов, лежащих в основе;
- оценка «неудовлетворительно» - полное отсутствие понимания общих базовых механизмов.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

**«Иркутский государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «ИГУ»)
Физический факультет**

Вопросы для собеседования

1. Типы межатомных связей.
2. Кристаллическая структура. Потенциальная и силовая функции взаимодействия частиц в кристалле. Кристаллы (атомные, металлические, молекулярные, ионные).
3. Кристаллическая решетка идеальных кристаллов. Типы кристаллических решеток. Параметры кристаллической решетки. Типы элементарных ячеек-решетки Браве.
4. Свойства кристаллов. Анизотропия. Аллотропия. Полиморфизм.
5. Аллотропные формы углерода.
6. Некристаллические твердые тела.
7. Методы получения кристаллов.
8. Дефекты в кристаллах. Классификация микродефектов кристаллов. Структурно-чувствительные свойства кристаллов. Рост кристаллов.
9. Основные представления квантовой механики.
10. Волновые свойства микрочастиц. Длина волны де Броиля. Соотношение неопределенностей Гейзенberга. Волновая функция и уравнение Шредингера.
11. Квантовая модель атома. Квантовые числа. Принцип запрета Паули.
12. Понятие о потенциальных ямах и барьерах. Простейшие виды низкоразмерных объектов (Квантовая яма, квантовая нить, квантовая точка).
13. Микрочастица в прямоугольной потенциальной яме.
14. Туннельный эффект.
15. Энергетический спектр кристалла. Зонные энергетические диаграммы.
16. Квантоворазмерные эффекты.
17. Энергетические уровни и зоны. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Полупроводниковые материалы в твердотельной электронике.
18. Собственная электропроводность полупроводников. Зависимость электропроводности полупроводников от температуры.
19. Распределение электронов по энергетическим уровням. Энергия (уровень) Ферми.
20. Примесная электропроводность полупроводников (донорные и акцепторные примеси).
21. Процессы переноса зарядов в полупроводниках (дрейф и диффузия носителей заряда).
22. Электронно-дырочный переход. Вентильное свойство р-п- перехода. Вольт-амперная характеристика р-п- перехода. Виды пробоев р-п- перехода. Ёмкость р-п- перехода.
23. Контакт «металл-полупроводник». Переход Шоттки.
24. Контакт между полупроводниками одного типа проводимости.
25. Гетеропереходы.
26. Свойства омических переходов.
27. Полупроводниковые диоды. Биполярные и полевые транзисторы.

Педагогический работник _____ Н.В. Морозова

(подпись)

Заведующий кафедрой _____ А.А. Гаврилюк

(подпись)

«26» марта 2025 г.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если верно отвечает на 3 вопроса;
- оценка «хорошо» - правильный ответ на 2 вопроса и общий ответ на 1 вопрос;
- оценка «удовлетворительно» - общий ответ на заданные вопросы, отсутствие конкретики при понимании механизмов, лежащих в основе;
- оценка «неудовлетворительно» - полное отсутствие понимания общих базовых механизмов.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Тест №1 (пример)

Тестовое комплексное задание для контроля знаний

Инструкция:

Прежде чем приступить к выполнению тестового задания, внимательно прочитайте вопросы. Если Вы затрудняетесь ответить на вопрос, переходите к следующему, но не забудьте вернуться к пропущенному заданию.

Время выполнения теста – 45 мин.

Каждый правильный ответ на вопрос блока А оценивается в 1 балл;

Каждый правильный ответ на вопрос блоков Б и В – 1,5 балла;

Каждый правильный ответ на вопрос блоков Г и Д – 2 балла.

БЛОК А.

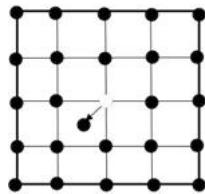
Выберите один правильный ответ и обведите его кружком:

1. Наиболее слабой является:

- а) ионная связь;
- б) ковалентная связь;
- в) молекулярная связь;
- г) металлическая связь.

2. На рисунке изображен дефект:

- а) по Шоттки;
- б) примеси;
- в) по Френкелю.



3. Разместите дефекты в ряд в порядке возрастания их размеров:

- а) объемные, линейные, точечные
- б) линейные, точечные, объемные
- в) точечные, линейные, объемные

4. Какие из указанных дефектов относятся к точечным?

- а) электроны и дырки
- б) дислокации и трещины
- в) вакансии и атомы в междуузлиях
- г) границы зерен и поверхность кристалла

5. В каких из указанных сингоний система координат не является ортогональной

- А) кубическая
- Б) тригональная
- В) тетрагональная
- Г) гексагональная

6. Найдите соответствие между телами и температурой плавления.

- | | |
|--------------------------|--|
| 1) кристаллические тела; | а) определенной температуры плавления нет; |
| 2) аморфные тела. | б) температуры плавления постоянная. |

7. Базис характеризует

- А) точечную группу симметрии Б) трансляционную группу В) точечную и трансляционную группу

8. В силу наличия у микрочастиц волновых свойств к ним неприменимо понятие:

- 1-импульса, 2-энергии, 3-траектории, 4-массы.

- А) 3 Б) 1 и 4 В) 2 и 4 Г) 1 и 3 Д) 2

9. Гипотеза Планка состоит в том, что

- А) Электромагнитные волны излучаются в виде отдельных порций (квантов), энергия которых зависит от частоты
Б) Электромагнитные волны поперечны
В) Нельзя одновременно точно определить значение координаты и импульса
Г) Электромагнитные волны излучаются зарядами движущимися с ускорением
Д) Скорость света постоянна во всех инерциальных системах отсчета

10. Электрон излучает или поглощает квант света:

- а) При переходе с любого энергетического уровня на другой
б) Только при своем движении в атоме
в) Только при переходе с одного разрешенного энергетического уровня на другой
г) Только при своем движении в атоме на разрешенном энергетическом уровне

11. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.

- А) $\Delta x \cdot \Delta P_x = c$ Б) $\Delta m \cdot \Delta P_x \leq h$ В) $\Delta x \cdot \Delta P_x \geq h$ Г) $\Delta x \cdot \Delta P_x \geq 0$ Д)
 $\Delta x \cdot \Delta P_x \leq 0$

12. Под квантованием в физике понимается ...

- А) описание механического состояния частицы с помощью волновой функции
Б) удовлетворение принципу Паули
В) дискретность допустимых для частицы значений энергии, момента импульса, проекций магнитного и собственного
Г) движение частицы, не подчиняющейся законам классической физики
Д) не удовлетворение принципу Паули

13. Ориентация электронных орбиталей атома в пространстве определяется:

- А) главным квантовым числом n
Б) главным n и орбитальным ℓ квантовыми числами
В) орбитальным квантовым числом ℓ
Г) магнитным m квантовым числом
Д) магнитным и спиновым квантовыми числами m, s

14. Оцените энергию микрочастицы, если ей соответствует волна де Бройля с частотой $\nu = 300 \text{ Гц}$

- А) $5 \cdot 10^{-31} \text{ Дж}$ Б) $5 \cdot 10^{-25} \text{ Дж}$ В) $2 \cdot 10^{-25} \text{ Дж}$ Г) $2 \cdot 10^{-31} \text{ Дж}$ Д) $3 \cdot 10^{-27} \text{ Дж}$

15. Какая из формулировок соответствует принципу Паули.

- А) Энергетический спектр электронов в квантово-механической системе дискретен
 Б) В квантово - механической системе не может быть двух или более электронов, находящихся в состоянии с одинаковым набором квантовых чисел
 В) В квантово-механической системе не может быть двух или более электронов, обладающих одинаковым спином
 Г) Состояние микрочастицы в квантовой механике задается волновой функцией ψ
 Д) Состояние микрочастицы в квантовой механике не может одновременно характеризоваться точными значениями координаты и импульса

16. Зона разрешенных энергий электронов свободна и отстоит от заполненной на 5 эВ. Какому типу твердых тел соответствует эта зонная схема?

- А) Диэлектрику Б) Металлу В) Полупроводнику (типа германий, кремний)
 Г) Сплав двух металлов Д) Полупроводнику (типа А В)

17. Волновая функция или функция состояния дает возможность

- А) получить информацию о значении координат и импульса частицы
 Б) описать закон движения частицы
 В) предсказать, какие значения всех измеряемых величин будут наблюдаться на опыте и с какой вероятностью
 Г) получить информацию о значении энергии и интервале времени, в течение которого частица имеет эту энергию
 Д) описать законы термодинамики

18. Как называется энергия, необходимая для удаления электрона из атома:

- А) электроотрицательность
 Б) потенциал ионизации
 В) средство к электрону
 Г) поляризация

19. Что такое уровень Ферми?

- А) максимальная энергия электронов в кристалле
 Б) средняя энергия электронов в кристалле
 В) максимальная энергия электронов в кристалле при 0°К
 Г) минимальная энергия электронов в кристалле

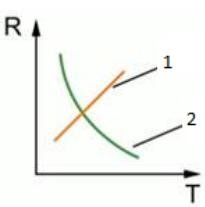
20. Квантово-размерный эффект:

- а) При уменьшении размера наночастиц энергия между энергетическими переходами и энергия квантов излучения увеличивается.
 б) При уменьшении размера наночастиц энергия между энергетическими переходами и энергия квантов излучения уменьшается.
 в) При увеличении размера наночастиц энергия между энергетическими переходами и энергия квантов излучения увеличивается.
 г) При увеличении размера наночастиц энергия между энергетическими переходами и энергия квантов излучения увеличивается.

Тест №2 (тема 4)

1. Зависимость -1 сопротивления от температуры на рисунке, характерна для:

- А) проводников Б) полупроводников В) диэлектриков



2. Что такое уровень Ферми?

- А) максимальная энергия электронов в кристалле

- Б) средняя энергия электронов в кристалле
В) максимальная энергия электронов в кристалле при 0⁰К
Г) минимальная энергия электронов в кристалле

3. Сколько электронов каждого атома в кристаллах германия или кремния принимает участие в образовании ковалентных связей с соседними атомами?

- 1) по 4 электрона от каждого атома;
- 2) по 2 электрона;
- 3) по 1 электрону от каждого соседнего атома для образования четырех ковалентных связей;
- 4) электроны не принимают участия в ковалентных связях между атомами.

4. Что такое «дырка» в полупроводнике?

- а) вакансия в кристаллической решетке
- б) некоторая воображаемая частица с положительным зарядом и массой
- в) положительно заряженный ион
- г) отрицательно заряженный ион
- д) незаполненный энергетический уровень в валентной зоне

5. Примесный атом или дефект кристаллической решетки, создающий в запрещенной зоне энергетический уровень, свободный от электрона в невозбужденном состоянии и способный захватить электрон из валентной зоны в возбужденном состоянии, это:

- А) акцептор
Б) донор

6. Полупроводник, в котором концентрация электронов превышает концентрацию дырок, относится к полупроводникам

- а) i-типа;
- б) n-типа;
- в) p-типа.

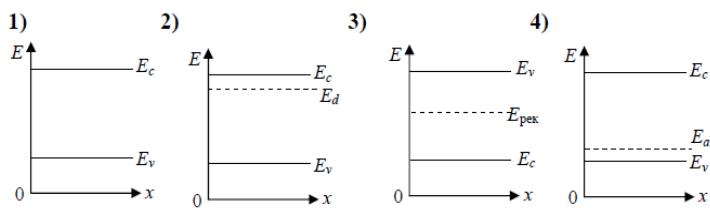
7. Какой смысл имеют на зонных диаграммах индексы E_c , E_v , ΔE , E_f ? Ответы укажите строго в той последовательности, которая предусмотрена в вопросе.

- 1) E_c - ширина зоны проводимости;
- 2) ΔE – ширина запрещенной зоны;
- 3) E_v – энергия потолка валентной зоны;
- 4) E_c – энергия дна зоны проводимости;
- 5) E_f - уровень Ферми;
- 6) E_v – ширина запрещенной зоны;
- 7) ΔE – ширина валентной зоны.

8. Укажите правильное соотношение концентраций электронов (n) в зоне проводимости и дырок (p) в валентной зоне для собственного полупроводника.

- 1) $n > p$, 2) $n = p$, 3) $n < p$, 4) соотношение определяется составом полупроводника.

9. Укажите среди нижеприведенных зонные диаграммы акцепторного, донорного и собственного полупроводников. Ответы укажите строго в той последовательности, которая предусмотрена в вопросе.



10. Рекомбинация, при которой энергия, освобождающаяся при переходе электрона на более низкий энергетический уровень, испускается в виде фотона, называется
 а) излучательной;
 б) безизлучательной.

11. Какое из нижеприведенных утверждений правильно определяет длину свободного пробега носителя заряда в полупроводнике?

- 1) это средний отрезок пути, который проходит электрон между двумя последовательными столкновениями;
- 2) это расстояние, на которое перемещается электрон при изменении напряженности электрического поля на 1 В/см;
- 3) это среднее расстояние, проходимое электроном за время релаксации;
- 4) это расстояние, проходимое электроном или дыркой за единицу времени.

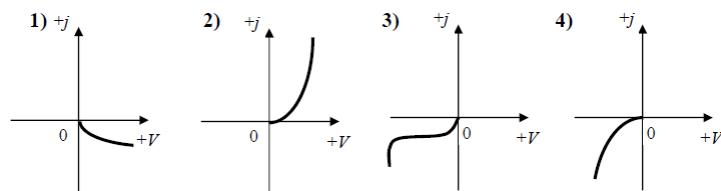
12. Что такое дрейфовый ток?

- а) ток обусловленный градиентом концентраций
- б) ток обусловленный градиентом температур
- в) ток обусловленный электрическим полем

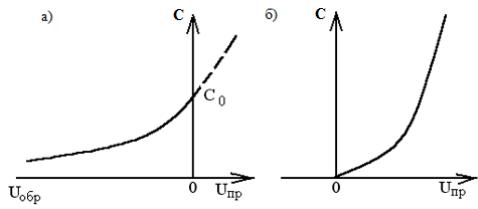
13. Какие токи протекают через равновесный p-n переход?

- 1) диффузионные токи основных носителей заряда – дырок в электронную (n) область и электронов в дырочную (p) область;
- 2) возникшее вследствие диффузии основных носителей контактное (диффузионное) электрическое поле вызывает дрейфовые токи неосновных носителей заряда – электронов из p-области в n-область и дырок из n-области в p-область;
- 3) в равновесном p-n переходе существует только хаотичное тепловое движение основных и неосновных носителей заряда, вследствие чего результирующий ток через p-n переход равен нулю;
- 4) в равновесном p-n переходе диффузионные потоки основных носителей заряда (дырок из p- и электронов из n-области, соответственно) уравновешиваются встречными дрейфовыми токами неосновных носителей заряда: дырок и электронов из n- и p-областей, соответственно.

14. Последовательно покажите вольт-амперные характеристики p-n перехода при прямом и обратном смещениях.



15. На каком рисунке приведена вольт-фарадная характеристика барьерной емкости p-n перехода?



16. Обратимый вид пробоя, свойственный полупроводникам со значительной толщиной р-п перехода, образованных слаболегированными полупроводниками. При этом ширина обедненного слоя гораздо больше диффузионной длины носителей. В случае основную роль играют неосновные носители, ускоряемые сильным электрическим полем. О каком виде пробоя р-п перехода идет речь?

- 1) лавинный
- 2) туннельный
- 3) тепловой
- 4) поверхностный

17. Назовите необратимые виды пробоев р-п перехода:

- 1) лавинный
- 2) туннельный
- 3) тепловой
- 4) поверхностный

18. Что такое омический контакт металл-полупроводник?

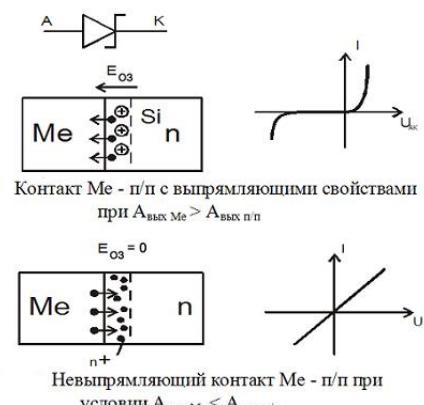
- 1) это контакт, который не изменяет соотношения электронной и дырочной компонент протекающего через него тока;
- 2) омический контакт возникает, если работа выхода электрона из металла меньше, чем из полупроводника n-типа, вследствие чего приповерхностная область последнего обогащается электронами;
- 3) омический контакт к акцепторному полупроводнику можно создать, если выбрать металл с работой выхода электронов больше, чем в полупроводнике;
- 4) любой контакт металл-полупроводник имеет нелинейную вольт-амперную характеристику.

19. Переходный слой с существующим там диффузионным электрическим полем между двумя различными по химическому составу полупроводниками, обладающие различной шириной запрещенной зоны называется:

- 1) омический переход
- 2) гетеропереход
- 3) р-п переход
- 4) переход Шоттки

20. Как называется выпрямляющий контакт металл-полупроводник, особенностью которого является отсутствие инжекции неосновных носителей заряда (рис.)?

- 1) омический переход
- 2) переход Шоттки
- 3) гетеропереход
- 4) р-п переход



Контакт Me - p/n с выпрямляющими свойствами

$$A_{\text{вых Me}} > A_{\text{вых п/н}}$$

$$E_{\text{os}} = 0$$

$$A_{\text{вых Me}} < A_{\text{вых п/н}}$$

Невыпрямляющий контакт Me - p/n при

условии $A_{\text{вых Me}} < A_{\text{вых п/н}}$

Педагогический работник

(подпись)

А. А Гаврилюк

Заведующий кафедрой

(подпись)

А.А. Гаврилюк

«26» марта 2025 г.